3P030

溶媒和金属イオンの構造異性体分布に及ぼす温度の影響

(九大院理¹・分子研²) 大橋 和彦¹, 佐々木 潤¹, 今村 俊貴¹, 十代 健², 西 信之², 関谷 博¹

【はじめに】 我々は、気相中に生成した溶媒和金属イオンの赤外分光を行うことにより、金属イオン の配位および溶媒和構造を解明する研究を進めている. その過程において、クラスターの内部エネ ルギー(温度)により、赤外スペクトルが大きく変化する例をいくつか見出した. 今回は、それらの結 果を総括し、クラスターの温度が構造異性体分布に及ぼす影響について議論する.

【実験と計算】レーザー蒸発型クラスター源により,溶媒和金属イオン M⁺(S)_n (M = Mg, Ag など, S = 水,メタノール,アンモニアなど)を生成した.また,内部エネルギーを変化させるために Ar を付加した M⁺(S)_n·Ar を生成した.イオンビームガイド型質量選別光解離分光装置および赤外光パラメトリック発振システムを用いて,OH あるいは NH 伸縮振動領域の赤外スペクトルを測定した.更に,密度汎関数理論 (DFT) にもとづいて,構造最適化と赤外スペクトルの計算を行った.

【結果と考察】1. Mg⁺(NH₃)₃ [1] 全てのアンモニア 分子が直接 Mg⁺ に配位した(3+0)型構造とその理論 赤外スペクトルを図1cに示す.アンモニア分子の и および и、モードに起因する遷移が、3257 および 3369 cm⁻¹付近に予測されている. Ar が付加していない Mg⁺(NH₃)₃のスペクトル (a) には、半値幅が 100 cm⁻¹ 以上のバンドが 3265 および 3360 cm⁻¹ 付近に観測さ れる. 一方, Ar を付加した Mg⁺(NH₃)₃·Ar のスペクト ル(b)では,吸収極大の位置はほとんど変化しないま ま, 各バンドの半値幅が 15 cm⁻¹ 程度まで減少する. Ar を付加していない場合は、内部エネルギーが大き な、いわゆるホットなイオンが多数を占めるのに対して、 Ar を付加した場合は、内部エネルギーが極端に小さ いイオンのみが生き残って観測にかかるため,バンド 幅が劇的に減少する.これは、Ar付加による温度の 低下に応じたスペクトル変化の典型的な例である.



図1. Mg⁺(NH₃)₃の赤外スペクトル

2. Mg⁺(CH₃OH)₄ [2] Ar が付加していないホットな Mg⁺(CH₃OH)₄のスペクトルを図2a に示す. 3600 cm⁻¹ 付近のフリーな OH によるバンドに加えて,水素結合した OH に起因するブロードなバンド が 3000–3600 cm⁻¹ に観測される. 3400 cm⁻¹ 付近に肩が存在することから,水素結合 OH によるバン ドは2成分からなるとみられる. 4番目のメタノールが水素結合により第2溶媒和圏にまわった(3+1)型 構造として, 2種類の異性体 2c および 2d が DFT 計算により得られた. 2c では,4番目のメタノール が第1溶媒和圏の1分子と水素結合を形成しているのに対して,2d では,第1溶媒和圏の2分子を橋

架けしている. 理論スペクトルをみると, 2c における直 線型の水素結合をした OH による遷移が 3198 cm⁻¹ で あるのに対して、2d における屈曲型の水素結合をし た OH による遷移は 3405 および 3447 cm⁻¹ に予測さ れている. したがって, ホットな Mg⁺(CH₃OH)₄のスペ クトルの 3200 および 3400 cm⁻¹ 付近の成分は、それぞ れ, 2c および 2d に帰属することができる. 次に, Ar 付 加体のスペクトル (b) を測定したところ, 低波数側の 成分が消失し, 3380 cm⁻¹ に極大をもつ高波数側の成 分のみが観測された. 一般に, 低温においてはエネ ルギー(エンタルピー)的に有利な構造が観測される. したがって, Mg⁺(CH₃OH)₄の最安定構造は 2d という ことになる. 2d では, 第2溶媒和圏の分子が2本の水 素結合により固定されているため,運動の自由度が束 縛されている. それと比較して, 水素結合が1本のみ の2cでは、第2溶媒和圏の分子の運動の自由度が大 きく,エントロピー的に有利である.このため,温度の 上昇にともなって 2c の占有数が増大したと考えられる. Mg⁺(H₂O)₄も同様の挙動を示す [3].

3. Ag⁺(H₂O)₃ [4] ホットな Ag⁺(H₂O)₃ のスペクトルを 図3a に示す. 3600–3750 cm⁻¹ にみられるフリーな OH によるバンドに加えて,水素結合した OH によるバ ンドが 3600 cm⁻¹ 以下の領域に出現している. このこと から,3番目の水分子が水素結合により第2溶媒和圏 にまわった(2+1)型の 3d の占有数が大きいことが分か る. ところが, Ar 付加体のスペクトル (b) においては, 水素結合した OH によるバンドは完全に消失し,直接 配位した水分子の y₁および y₃モードに起因するバン ドのみが残存している. これは, Ag⁺(H₂O)₃ の最安定 構造が(3+0)型の 3c であることを示している. 3番目の 水分子が直接配位するよりも,第2溶媒和圏にまわる 方が運動の自由度の束縛が小さく,エントロピー的に 有利であると考えられる.

[1] Ohashi *et al.*, Chem. Phys. Lett. **393**, 264 (2004).
[2] Machinaga *et al.*, Chem. Phys. Lett. **391**, 85 (2004).
[3] Inokuchi *et al.*, J. Phys. Chem. A **108**, 5034 (2004).

[4] Iino et al., Eur. Phys. J. D 43, 37 (2007).





図3. Ag⁺(H₂O)₃の赤外スペクトル